# 水蒸気吸着等温線に基づく C-S-H の比表面積に関する基礎的検討

# 1. はじめに

セメント硬化体の乾燥収縮挙動を分離圧の立場か ら検討した研究において,セメント硬化体の収縮を 支配するものは,水和生成物表面と水との相互間力 によって生じるものであるという結果が実験的に得 られた<sup>1)</sup>.しかし,水和圧理論に基づいた収縮予測 を行うには,セメント硬化体の表面状態,特に C-S-H の水蒸気吸着性状をモデル化する必要がある.

そこで、本検討では合成 C-S-H の強熱減量および 水蒸気吸脱着等温線を測定し、Nonat らが提案してい る C-S-H 溶解平衡モデルを用いて<sup>2)</sup>、各反応基に吸 着する水分子の数のモデル化を試みた.

#### 2. 実験概要

### 2. 1 C-S-H の合成

本実験では、Ca/Si モル比を 0.9、1.1、1.3、1.5 と なるように所定の量比の Ca(OH)<sub>2</sub> と非晶質シリカを イオン交換水中で 40℃一定の温度下で攪拌合成した C-S-H を用いた.

### 2. 1 水蒸気吸着等温試験

吸着等温線は,定容水蒸気吸着法(Quantachrome 社 製 Hydrosorb1000)により,許容圧力較差 0.05mmHg, 平衡時間 300sec.で測定した.試料は前処理条件とし て,105℃で 24 時間脱気乾燥を行った.

# 2.2 熱分析

結合水量の測定は、TG-DTA2010SA (BrukerAXS 社 製)により、95%RH、60%RH 環境下で調湿、および 定温乾燥器で 105℃、24 時間乾燥した試料 10±2mg を、N<sub>2</sub>フロー環境下で室温から 1000℃まで昇温速度 10℃/min.で一定昇温で行った.脱水量は、室温から 1000℃までの強熱減量分(ig.loss)と定義した.

### 3. 実験結果および考察

各 Ca/Si モル比の吸着等温線を図1,および吸着等 温線から BET 理論により算出した比表面積と Ca/Si モル比の関係について図2に示す.図2に示される ように, Ca/Si モル比が低下するとともに比表面積が

名古屋大学大学院	正会員	○五十嵐	豪
名古屋大学大学院	正会員	丸山 -	一平

増加する結果が得られた.

図 3 に熱分析の結果から得た Ca/Si モル比と H<sub>2</sub>O/Si モル比の関係について示す.このとき,物質 量の計算には,1000℃における質量を Ca<sub>x</sub>SiO<sub>(2+x)</sub> (*x*=Ca/Si モル比)のように無水物のモル質量とした. 図に示されるように,Ca/Si モル比によらず,H<sub>2</sub>O/Si モル比の値はほぼ1[mol/mol<sub>Si</sub>] となった.





キーワード C-S-H, 溶解平衡モデル,水蒸気吸着, Ca/Si モル比, H<sub>2</sub>O/Si モル比, シラノール基 連絡先 〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院環境学研究科 TEL 052-789-3764

-991-

# 4. 表面錯体反応と水蒸気吸着のモデル化

前章の結果から C-S-H の構造および水蒸気吸着の モデル化を行った.基本となる C-S-H の構造は Nonat らによる C-S-H の溶解平衡モデルとした. 以下に C-S-H 内の層状ケイ酸塩構造を構成するシリケート 二量体の溶解平衡式と層状ケイ酸塩のシラノール基 -SiOH の表面錯体反応式を示す<sup>2)</sup>.

- $Ca_2Si_2O_7H_2+4H^++H_2O \rightleftharpoons 2Ca^{2+}+2H_4SiO_4$ (1)2 -SiOH+H<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>  $\rightleftharpoons$  -SiOSi(OH)<sub>2</sub>OSi-+H<sub>2</sub>O (2)
- $-SiOH \rightleftharpoons -SiO^{-}+H^{+}$ (3)
- $-SiOH+Ca^{2+} \rightleftharpoons -SiOCa^{+}+H^{+}$ (4)
- 2 -SiOH+Ca<sup>2+</sup>  $\rightleftharpoons$  -SiOCaOSi-+2H<sup>+</sup> (5)
- $-SiOH+CaOH^+ \rightleftharpoons -SiOCaOH+H^+$ (6)

上記の反応式に示されるように, Ca/Si=1.0 の Ca<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>H<sub>2</sub>を単位構造として、シラノール基の表面 錯体反応により Ca/Si モル比が決定される.

上記の反応を参考に、図3に示される 0%RH にお ける熱分析の結果をヒドロキシ基の脱水縮合による ものとして、図4のように単位構造モデルを仮定し た. また, そこから算出される Ca/Si モル比と各反応 基の構成比について図5に示す.ここで、Ca/Si≦1.0 に存在すると仮定した-SiOSi(OH)3 基中の2つのシラ ノール基については、脱水縮合していると仮定した. これは、図3において Ca/Si=0.9 の C-S-H の H<sub>2</sub>O/Si モル比は他とほぼ同等だったためである.

以下に、本検討における定義を示す.

- 1) 水蒸気はヒドロキシ基の表面のみに吸着する.
- 2) -SiOH 基は-SiOCaOH 基に比べて親水性が高い.
- 3) -SiOSi(OH)<sub>3</sub>基は, 105℃乾燥によってシロキサン 結合を形成し、1分子の水が脱離している.

上記の定義から, 各反応基における水分子の吸着 モル数を決定した.表1に仮定した水分子の吸着モ ル数を示し、図6に表1の水分子吸着数から算出し た BET 比表面積の推定値と実験値との比較を示す. 図に示されるように、若干のずれは見られるものの 良好に一致していることが確認された.

# 5. 結論

本研究では, C-S-H を合成し, 水蒸気吸着試験と 熱分析から吸着水量および結合水量を測定した.併 せて, Nonat らの C-S-H の構造モデルから C-S-H の 水蒸気吸着モデルの構築を行った.本検討の Ca/Si モル比の範囲では、セメント硬化体中の高 Ca/Si モル





比の C-S-H について, 直接評価できないが, 一般に 知られる Ca/Si モル比の低下による比表面積の増大 について、反応基の観点から評価することができた. 参考文献

- 1) I. Maruyama, Origin of Drying Shrinkage of Hardened Cement Paste:Hydration pressure, Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 8, No.2, pp.187-200, 2010.6
- 2) A.Nonat: The structure and stoichiometry of C-S-H, Cement and Concrete Research, Vol.34, pp.1521-1528, 2004